

電気学会東海支部 学術講演会

ドライプロセスによる
ナノ結晶シリコン薄膜の作成

中川行人 氏

(キャノンアネルバ株式会社 エレクトロンデバイス装置事業部)

IB電子情報館 10F 101講義室

13:00~14:00